日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

28.07.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2002年 7月30日

REC'D 12 SEP 2003

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-220740

[ST. 10/C]:

[JP2002-220740]

出 願 人
Applicant(s):

東亞合成株式会社

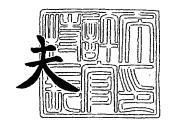
BEST AVAILABLE COPY

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 8月28日

今井康



ページ: 1/E

【書類名】 特許願

【整理番号】 J40730G1

【提出日】 平成14年 7月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市港区船見町1番地の1 東亞合成株式会

社内

【氏名】 加藤 久雄

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市港区船見町1番地の1 東亞合成株式会

社内

【氏名】 佐々木 裕

【特許出願人】

【識別番号】 000003034

【氏名又は名称】 東亞合成株式会社

【代表者】 福澤 文士郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 043432

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 ホログラム記録用組成物およびその硬化方法ならびに硬化物 【特許請求の範囲】

【請求項1】 カチオン重合性化合物、該カチオン重合性化合物の硬化物と屈折率が0.005以上異なる化合物、熱カチオン重合開始剤および光カチオン重合開始剤を含有するホログラム記録用組成物。

【請求項2】 カチオン重合性化合物がエポキシ化合物である請求項1に記載の ホログラム記録用組成物。

【請求項3】 熱カチオン重合開始剤がアルミニウム化合物およびシラノール基を有する化合物からなるものである請求項1または2のいずれかに記載のホログラム記録用組成物。

【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載のホログラム記録用組成物を液膜とする工程、該液膜を加熱して一部を熱硬化させる工程および一部が熱硬化された半硬化膜に干渉パターン形成のためのコヒーレント光を照射して光硬化させる工程を含むホログラム記録用組成物の硬化方法。

【請求項5】 請求項4に記載の方法により得られる硬化物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、カチオン重合性化合物を含有するホログラム記録用組成物およびその硬化方法ならびに硬化物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、ホログラム記録用材料として、様々な材料が報告されている。例えば、特開平5-107999号公報、特開平6-301322号公報、特開平7-104644号公報等に干渉稿がラジカル重合可能なモノマーやオリゴマーにより形成されるホログラム記録用材料が開示されている。しかしラジカル重合性化合物を利用する場合には、大気中の酸素による重合阻害が生じるため、ホログラム記録用材料およびその使用



環境から酸素を排除する必要がある。また、利用するラジカル重合性化合物によっては、重合にともなう硬化収縮が大きく、形成した干渉縞が移動したり、歪んだりするため良好なホログラム記録ができない場合があり、使用が制限される。

ラジカル重合性化合物よりも重合時の硬化収縮が小さいカチオン重合性化合物をホログラム記録用材料に利用して干渉縞の移動や歪みが改善された技術が、特表平11-512847号公報、特表2001-523842号公報、J. Imag. Sci. Technol., vol. 41, (5), 497-514 (1997) 等に開示されている。特に J. Imag. Sci. Technol., vol.41, (5), 497-514 (1997)には、干渉縞がホログラム記録用材料に形成される前に、Nonholographic Pre-Imaging Exposureなる露光が行われることが開示されている。該露光が行われる理由は、①液体状態のホログラム記録用材料に干渉縞が形成されても、干渉縞の周囲が液体であり形成された干渉縞が移動して乱れやすいので、ホログラム記録用材料の一部を硬化させて流動性を低減またはなくすことにより干渉縞の移動を抑制するため、および②予めホログラム記録用材料の一部を重合させておくことにより干渉縞形成時に発生する硬化収縮をより低減させるためかと推測される。しかし、上記技術は膜厚の厚いホログラム記録被膜を良好に形成できない場合があり、使用が制限される。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記の従来技術における問題点が解決された、硬化収縮が小さく、 膜厚の厚いホログラム記録被膜を良好に形成できるホログラム記録用組成物およ びその硬化方法ならびに硬化物を提供することを目的とする。

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために請求項1に記載の発明のホログラム記録用組成物は、カチオン重合性化合物、該カチオン重合性化合物の硬化物と屈折率が0.00 5以上異なる化合物、熱カチオン重合開始剤および光カチオン重合開始剤を含有するものである。

請求項2に記載の発明のホログラム記録用組成物は、請求項1に記載の発明に おいて、カチオン重合性化合物がエポキシ化合物であることを特徴とするもので



ある。

請求項3に記載の発明のホログラム記録用組成物は、請求項1または2のいずれかに記載の発明において、熱カチオン重合開始剤がアルミニウム化合物およびシラノール基を有する化合物からなるものである。

請求項4に記載の発明のホログラム記録用組成物の硬化方法は、請求項1~3 のいずれかに記載のホログラム記録用組成物を液膜とする工程、該液膜を加熱して一部を熱硬化させる工程および一部が熱硬化された半硬化膜に干渉パターン形成のためのコヒーレント光を照射して光硬化させる工程を含むものである。

請求項5に記載の発明の硬化物は、請求項4に記載の方法により得られるものである。

[0005]

【発明の実施の形態】

本発明のホログラム記録用組成物は、カチオン重合性化合物、該カチオン重合性化合物の硬化物と屈折率が 0.005以上異なる化合物、熱カチオン重合開始剤および光カチオン重合開始剤を含有するものである。

[0006]

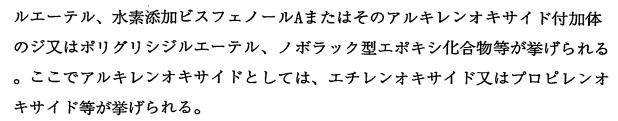
カチオン重合性化合物は、ホログラム記録用組成物に硬化性を付与し、ホログラム記録機能を発現させるための主要成分である。

カチオン重合性化合物としてはエポキシ化合物、オキセタン化合物などが挙げられる。種々の骨格のものを入手または調製して屈折率や他の成分との相溶性などを調整しやすいためエポキシ化合物は好ましいカチオン重合性化合物である。

エポキシ化合物に特に制限はなく、芳香族エポキシ化合物、脂環族エポキシ化合物、脂肪族エポキシ化合物等が挙げられモノマー、オリゴマー、ポリマーいずれもエポキシ基を有している化合物は使用可能である。

[0007]

芳香族エポキシ化合物としては、少なくとも1個の芳香族核を有する多価フェノールまたはそのアルキレンオキサイド付加体とエピクロロヒドリンとの反応によって製造されるジ又はポリグリシジルエーテルが挙げられる。具体例としてはビスフェノールAまたはそのアルキレンオキサイド付加体のジ又はポリグリシジ



[0008]

脂環族エポキシ化合物としては、少なくとも1個のシクロヘキセン又はシクロペンテン環等のシクロアルカン環を有する化合物を、過酸化水素等の適当な酸化剤でエポキシ化することによって得られるものが挙げられる。シクロヘキセンオキサイド又はシクロペンテンオキサイドの骨格を有する化合物が好ましく、具体例としては、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル-3,4-エポキシシクロヘキシルカルボキシレート、ビス[2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチル]テトラメチルジシロキサン、[2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチル]ペンタメチルジシロキサン、下記化学式(1)に示す構造を有する脂環族エポキシ化合物等が挙げられる。

[0009]

【化1】

$$O \longrightarrow H_3C-Si-CH_3$$

$$CH_3 O CH_3$$

$$CH_3 O CH_3$$

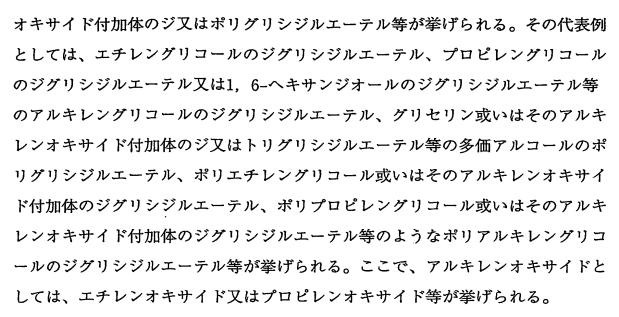
$$CH_3 O CH_3$$

$$H_3C-Si-CH_3$$

$$O \longrightarrow CH_3$$

[0010]

脂肪族エポキシ化合物としては、脂肪族多価アルコール或いはそのアルキレン



[0011]

上記エポキシ化合物の中でも、干渉縞形成時の重合反応性がよいためおよび良好なホログラム記録が得られるために、脂環族エポキシ化合物が好ましく、特に、ビス[2-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)エチル]テトラメチルジシロキサン、[2-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)エチル]ペンタメチルジシロキサン、上記化学式(1)に示す構造を有する脂環族エポキシ化合物などが好ましい。

エポキシ化合物の配合割合は、ホログラム記録用組成物100質量%を基準として5~95質量%が好ましく、10~90質量%がより好ましく、20~85質量%がさらに好ましい。配合割合が少なすぎても多すぎてもホログラム記録性能を向上させる効果が不充分となる。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

カチオン重合性化合物の硬化物と屈折率が0.005以上異なる化合物は、組成物をホログラム記録できるものとするために必要な成分である。

カチオン重合性化合物の硬化物と屈折率が0.005以上異なる化合物として、カチオン重合性化合物の硬化物と屈折率が0.005以上異なるポリシロキサンやポリアクリレートはホログラム記録をより良好なものとするために好ましいものである。

カチオン重合性化合物の硬化物と屈折率が0.01以上異なる化合物は、ホログラム記録をより良好なものとするために好ましいものである。



カチオン重合性化合物の硬化物と屈折率が0.005以上異なる化合物の配合割合は、ホログラム記録用組成物100質量%を基準として5~95質量%が好ましく、10~90質量%がより好ましく、10~70質量%がさらに好ましい。配合割合が少なすぎても多すぎてもホログラム記録性能が不充分となる場合がある。

[0013]

熱カチオン重合開始剤は、ホログラム記録用組成物を使用してホログラム記録を行う際、干渉パターン形成のためのコヒーレント光を照射して光硬化させる工程に先立って、液膜状態のホログラム記録用組成物を加熱してカチオン重合性化合物の一部を熱硬化させるために必要な成分である。このような熱硬化により、ホログラム記録用組成物は膜厚の厚いホログラム記録被膜を良好に形成することができる。ホログラム記録被膜を厚いものにすることは記録可能な情報量を増加させる。

[0014]

熱カチオン重合開始剤は、加熱されることによりカチオン重合性化合物をカチオン重合させる活性種を生成する化合物であり、単独の化合物であってもよく、複数の化合物の組み合わせであってもよい。公知の熱カチオン重合開始剤を使用可能であるが、ホログラム記録用組成物に含まれるその他の成分との相溶性が優れるために、アルミニウム化合物とシラノール基を有する化合物の組み合わせが好ましい熱カチオン重合開始剤である。熱カチオン重合開始剤の配合割合は、ホログラム記録用組成物100質量%を基準として0.01~20質量%が好ましく、0.1~10質量%がより好ましい。配合割合が少なすぎると熱硬化性が不充分となる場合があり、多すぎると経済的に無駄であり、組成物の保存安定性が悪くなる場合があるほか、得られる組成物がかえってホログラム記録性能の悪いものとなる場合がある。

[0015]

アルミニウム化合物とシラノール基を有する化合物からなる熱カチオン重合開始剤および該開始剤を使用してエポキシ化合物を熱硬化させること自体は公知である(特公昭57-57487号公報、特公昭57-57489号公報、



特公昭57-57490号公報、特公昭57-57491号公報、特公昭57-57492号公報、特開昭57-133122号公報、特開昭58-21418号公報、特開昭58-160342号公報、J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed. vol.19, 2185-2194 (1981)、J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed. vol.19, 2977-2985 (1981)、J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed. vol. 20, 3155-3165 (1982)、高分子 35巻 2月号 (1986)など)。

[0016]

アルミニウム化合物としては、上記文献に記載のアルミニウム化合物などが使用できる。組成物に配合されるエポキシ化合物の種類等により、好ましく利用されるアルミニウム化合物は異なるが、あえて挙げるとすれば、エポキシ化合物との相溶性や熱硬化反応特性がよいため、良好なホログラム記録が得られやすいため、および入手しやすいものであるため、上記の文献に記載されたアルミニウム化合物の中でもAluminum tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)、Aluminum acetylacetonate、Aluminum tirs-(ethylacetoacetate)が好ましい。それぞれ下記に示す化学式で表される化合物である。

Aluminum tris(2, 2, 6, 6-tetramethyl-3, 5-heptanedionate)

 $[(CH_3)_3CCOCH=C(0-)C(CH_3)_3]_3A1$

Aluminum acetylacetonate

 $[CH_3COCH=C(O-)CH_3]_3A1$

Aluminum tirs-(ethylacetoacetate)

 $[C_2H_5OCOCH=C(0-)CH_3]_3A1$

アルミニウム化合物を熱カチオン重合開始剤として使用する場合の配合割合は、ホログラム記録用組成物100質量%を基準として0.001~10質量%が 好ましく、0.005~1質量%がより好ましい。

[0017]

上記アルミニウム化合物と組み合わせて熱カチオン重合開始剤として使用できるシラノール基を有する化合物としては、上記文献に記載されているシラノール基を有する化合物が挙げられる。利用するエポキシ化合物などにより、好ましく利用されるシラノール基を有する化合物は異なるが、あえて挙げるとすれば、シラノール基を有するジアルキルシリコーンやシラノール基を有するジアリールシ



リコーン、シラノール基を有するアルキルアリールシリコーンなどのシラノール 基を有するシリコーン化合物が好ましく利用される。

シラノール基を有する化合物を熱カチオン重合開始剤として使用する場合の配合割合は、ホログラム記録用組成物100質量%を基準として0.01~20質量%が好ましく、0.1~5質量%がより好ましい。

[0018]

光カチオン重合開始剤は、ホログラム記録用組成物を使用してホログラム記録を行う際、干渉パターン形成のためのコヒーレント光を照射してカチオン重合性化合物を光硬化させるために必要な成分である。

光カチオン重合開始剤は、光の照射によりカチオン重合性化合物をカチオン重合させる活性種を生成する化合物である。本発明において光は可視光および紫外線を含む。光カチオン重合開始剤としては、公知のものを使用することができる。例えばジアゾニウム塩やトリアリールスルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアリールヨードニウム塩、フェロセニウム塩が挙げられる。これらの開始剤の中で好ましいものとしてはジアリールヨードニウム塩が挙げられる。典型的なジアリールヨードニウム塩を下記式(2)に示す。

[0019]

【化2】

$$R_1$$
 R_2
 MX_{n+1}

[0020]

式(2)において、 R_1 は炭素数 $1\sim18$ のアルキル基、又は $1\sim18$ のアルコキシ基などであり、 R_2 は水素、炭素数 $1\sim18$ のアルキル基、又は $1\sim18$ のアルコキシ基などである。Mは金属またはホウ素、リンである。Xはハロゲンまたはハロゲンを含む基であり、好ましくはフッ素やペンタフルオロフェニル基である。nはMの価数



光カチオン重合開始剤の配合割合は、ホログラム記録用組成物100質量%を基準として0.05~20質量%が好ましく、0.5~10質量%がより好ましい。配合割合が少なすぎると光硬化性が不充分となる場合があり、多すぎると経済的に無駄であるほか、得られる組成物がかえってホログラム記録性能の悪いものとなる場合がある。

[0021]

ホログラム記録用組成物は、光増感剤が添加されたものであってもよい。光カチオン重合開始剤の種類、照射する光の波長などによって、光増感剤の添加により光照射における硬化性が良好なものとなる場合がある。光増感剤は、干渉パターン形成時に利用する光に感受性を有するものであれば公知の化合物が使用できる。好ましくは色素が利用される。

例えば、光カチオン重合開始剤としてジアリールヨードニウム塩を使用し、干 渉パターン形成のために照射する光として波長532nmの緑色レーザ光(発振波長 が1064nmのYAGレーザを使った際の第2次高調波)を使用する場合、5, 12-ビス(フェニルエチニル)ナフタセンやルブレンの利用が好ましい。

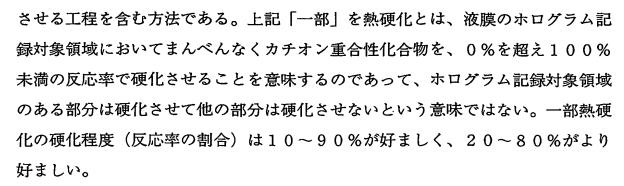
光増感剤を併用する場合の配合割合は、ホログラム記録用組成物 1 0 0 質量%を基準として 0.001~10質量%が好ましく、0.01~1質量%がより好ましい。配合割合が少なすぎると光硬化性向上効果が不充分となる場合があり、多すぎると経済的に無駄であるほか、得られる組成物がかえってホログラム記録性能の悪いものとなる場合がある。

[0022]

ホログラム記録用組成物は、上記成分のほか、粘度調節剤や密着性改良剤などがさらに配合されたものであってもよい。

[0023]

上記ホログラム記録用組成物は、以下の方法で処理されることにより、優れた ホログラム記録性能を発揮することができる。すなわちホログラム記録用組成物 を液膜とする工程、該液膜を加熱して一部を熱硬化させる工程および一部が熱硬 化された半硬化膜に干渉パターン形成のためのコヒーレント光を照射して光硬化



[0024]

ホログラム記録用組成物を液膜とする工程は、組成物を設計された厚さの液膜とすることを含む。液膜の厚さは 0.005~7mmが好ましく、0.01~5mmがより好ましく、0.02~3mmがさらに好ましい。液膜は基材に塗布された状態、容器に充填された状態などであってよく、光照射される面がガラス板など光透過性の板またはフィルムで被覆された状態であってもよい。

上記液膜を加熱して一部を熱硬化させる工程は、組成物に配合された熱カチオン重合開始剤が活性化されるのに十分な温度で上記液膜を加熱することを含む。この工程は干渉パターン形成のためのコヒーレント光を照射して光硬化させる工程より前に実施される。このような熱硬化により、ホログラム記録用組成物は膜厚の厚いホログラム記録被膜を良好に形成することができる。ホログラム記録被膜を厚いものにすることは記録可能な情報量を増加させる。

[0025]

加熱条件はカチオン重合性化合物や熱カチオン重合開始剤の種類や濃度によって異なる。得られる熱硬化物の20℃における貯蔵弾性率が 1×10^4 Pa以上、好ましくは 1×10^5 Pa以上となるような加熱条件がよい。また、加熱硬化後、干渉パターン形成のための光硬化時の発熱量が、熱硬化されていない組成物を光硬化させた場合に生ずる発熱量の $3\%\sim75\%$ 、好ましくは $10\%\sim50\%$ となるような加熱条件がよい。例えば加熱温度は好ましくは $40\sim250$ ℃、より好ましくは $50\sim20$ 00℃、加熱時間は好ましくは $10\%\sim10$ 時間、より好ましくは $20\%\sim10$ 時間である。

[0026]

加熱硬化が不足すると干渉パターン形成のためのコヒーレント光を照射して光



硬化させる工程において干渉パターンの移動が起こって良好なホログラム記録が得られない場合があり、加熱硬化が過剰であると干渉パターン形成のためのコヒーレント光を照射して光硬化させる工程において十分な干渉パターンの形成ができなくなってやはり良好なホログラム記録が得られない場合がある。

[0027]

本発明は、干渉パターン形成のためのコヒーレント光を照射して光硬化(以下、パターン形成硬化ともいう。)させる工程に先立って行われるホログラム記録用組成物の一部硬化(以下、前硬化ともいう。)を熱硬化とする点に特徴がある。前硬化を光硬化とした場合は、厚い硬化膜を得ることが困難であるか、硬化膜が得られてもホログラム記録性能(回折効率、情報量)が不足したものとなりやすい。前硬化にも光硬化が採用される場合は前硬化において光カチオン重合開始剤が消費されるためにパターン形成硬化において十分な干渉パターン形成がされにくいものと考えられる。

[0028]

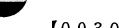
一部が熱硬化された半硬化膜に干渉パターン形成のためのコヒーレント光を照射して光硬化させる工程は、上記一部が熱硬化された半硬化膜に干渉パターンを形成させることが可能なコヒーレント光を照射し、未反応のカチオン重合性化合物を光カチオン重合させてホログラム記録を行うことを含む。コヒーレント光としては通常レーザー光が使用される。本発明の組成物は光重合性化合物としてカチオン重合性化合物を使用し、ラジカル重合性化合物を使用していない(パターン形成においてラジカル重合を使用していない)ため、このパターン形成硬化において硬化収縮が小さく、設計パターンに忠実なホログラム記録が行える点にも特徴がある。

上記のようにして得られた硬化物は、必要に応じてさらに熱硬化または光硬化 させてもよい。

[0029]

【実施例】

以下の実施例で本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこの実施例に限 定されるものではない。%は質量%を意味する。



[0030]

(実施例1)

カチオン重合性化合物としてビス[2-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)エチル] テトラメチルジシロキサン、カチオン重合性化合物と屈折率が異なる化合物としてポリメチルフェニルシロキサン(重量平均分子量:Mw=1. 85×10^3 、屈折率: $n_d^{20}=1$. 537)、熱カチオン重合開始剤としてAluminum tris(2, 2, 6, 6-tetramethyl-3, 5-heptanedionate)、両末端にシラノール基を有するジメチルシリコーン(重量平均分子量:Mw=2000)、光カチオン重合開始剤として(tolylc umyl) iodonuim tetrakis (pentafluorophenyl) borate、および光増感剤である 5, 12-ビス(フェニルエチニル)ナフタセンを表1に示す割合で含むホログラム記録用組成物を調製した。

別途測定したビス[2-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)エチル]テトラメチルジシロキサン硬化物の屈折率は $n_d^{20}=1$. 501であった。

[0031]

【表1】

	実施例1	比較例1、2
Aluminum tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)	0.048%	0%
両末端にシラノール基を有するジメチルシリコー ン	0.96%	0%
ビス[2-(3, 4-エポキシシクロヘキシル)エチル]テト ラメチルジシロキサン	72.1%	72.8%
ポリメチルフェニルシロキサン	24.0%	24.3%
(tolylcumyl) iodonuim tetrakis (pentafluorophenyl) borate	2.9%	2.9%
5, 12-ビス(フェニルエチニル)ナフタセン	0.029%	0.029%
合計	100%	100%

[0032]

上記組成物をガラス製の容器に詰め、オーブン中 80 $\mathbb C$ で加熱し、約500 μ mの厚さを有する熱硬化物を得た。熱硬化反応の結果を表 2 に示す。

[0033]



加熱条件	80℃×1h	80°C × 1.25h	80℃×1.5h	80℃×2h
実施例1	×	Δ	0	0
比較例1	×	×	×	×

[0034]

表2における評価の記号の意味は以下のとおりである。

○:熱処理後のガラス製容器内の体積ホログラム記録用材料がゲル状態

△:熱処理後のガラス製容器内の体積ホログラム記録用材料がゲルと液の状態で 混在

×:熱処理後のガラス製容器内の体積ホログラム記録用材料が液体状態

[0035]

80℃で1.5時間硬化させた上記硬化物の20℃における貯蔵弾性率、干渉パターン形成時に利用する光を上記硬化物に照射した際の発熱量、上記硬化物に干渉パターンを形成した際の回折効率を表3に示した。前硬化されていない組成物にパターン形成用光照射を行った場合の発熱量は300J/gであった。

[0036]

【表3】

	20℃の貯蔵弾性率 (Pa)	発熱量(J/g)	回折効率(%)
実施例1	7.5×10^{5}	79	45
比較例2	3.3×10 ⁴	46	30

[0037]

(比較例1)

実施例1の組成物において熱カチオン重合開始剤が配合されていない表1に示す組成物を調製した。

この組成物は熱カチオン重合開始剤が配合されていないので、実施例1と同様 に80℃で加熱しても硬化されず、液体状態のままであった(表2)。

(比較例2)



実施例1の組成物において熱カチオン重合開始剤が配合されていない表1に示す組成物(比較例1と同じ組成物)を調製した。

上記組成物をガラス製の容器に詰め、 $0.5 \, \mathrm{mW/cm^2}(500 \, \mathrm{nm})$ の光を $70 \, \mathrm{s}$ 照射することにより前硬化(Nonholographic Pre-Imaging Exposure)を行い、約 $500 \, \mu$ mの厚さを有する硬化物を得た。得られた硬化物は光照射面においてはタックがなかったが、その裏面においてはタックがあり、硬化にむらのあるものであった。

上記硬化物の20℃における貯蔵弾性率、干渉パターン形成時に利用する光を上記硬化物に照射した際の発熱量、上記硬化物に干渉パターンを形成した際の回 折効率を表3に示した。

[0038]

(貯蔵弾性率の測定)

Nonholographic Pre-Imaging Exposure (比較例 2) または熱処理 (実施例 1) により前硬化された硬化物の 20 ℃における貯蔵弾性率は、VAR・DAR型レオメータにより測定した。

[0039]

(発熱量の測定)

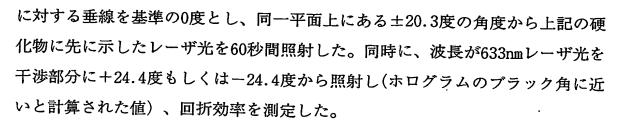
干渉パターン形成時に利用する光をNonholographic Pre-Imaging Exposure (比較例2の場合)または熱処理(実施例1の場合)により前硬化された硬化物に照射した際の発熱量は、セイコーインスツルメンツ株式会社製のUVランプ(UV-1)付き示差走査熱量計(DSC220C)を利用して測定した。

UVランプにはフィルターを取り付け、波長が $480\text{nm}\sim550\text{nm}$ の光のみ硬化物に照射されるようにした。使用した照射光強度は $0.16\text{mW/cm}^2(500\text{nm})$ 、測定部には空気を40ml/min.の流量で流し、雰囲気温度を20Cとした。

[0040]

(回折効率の測定)

干渉パターンを形成する際のレーザ光には波長が532nmのレーザ光を利用した。左記レーザ光を2本に分け、交差させることにより干渉縞を形成した。各々のレーザ光の照射光強度が1.5mWで、ビームスポット径が6mmであった。硬化物平面



本明細書の回折効率は以下の式から求めた。

回折効率(%)=(波長が633nmの1次回折光強度)/(波長が633nmの入射光強度)×100

[0041]

(実施例2)

実施例1に用いたものと同じ組成物を使用して熱硬化(前硬化)させ、厚さが2.4mmの熱硬化物を得ることができた。その熱硬化物の貯蔵弾性率(20℃)、干渉パターン形成時に利用する光をその熱硬化物に照射した際の発熱量を以下に示す。

貯蔵弾性率(20℃):6.5×105Pa

発熱量:82J/g

[0042]

【発明の効果】

本発明のホログラム記録用組成物によれば、干渉パターン形成時の硬化収縮が小さく、配合したほとんど全ての重合開始剤や増感剤を干渉パターン形成時に利用することができ、厚くて良好なホログラム記録被膜が得られる。



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 硬化収縮が小さく、膜厚の厚いホログラム記録被膜を良好に形成できるホログラム記録用組成物およびその硬化方法ならびに硬化物を提供する。

【解決手段】 カチオン重合性化合物、該カチオン重合性化合物の硬化物と屈折率が0.005以上異なる化合物、熱カチオン重合開始剤および光カチオン重合開始剤を含有するホログラム記録用組成物。該ホログラム記録用組成物を液膜とする工程、該液膜を加熱して一部を熱硬化させる工程および一部が熱硬化された半硬化膜に干渉パターン形成のためのコヒーレント光を照射して光硬化させる工程を含むホログラム記録用組成物の硬化方法。該方法により得られる硬化物。

【選択図】 なし



特願2002-220740

出願人履歴情報

識別番号

[000003034]

1. 変更年月日 1994年 7月14日 [変更理由] 名称変更

住 所 東京都港区西新橋1丁目14番1号

氏 名 東亞合成株式会社

2. 変更年月日 2003年 5月21日

[変更理由] 名称変更 住所変更

住 所 東京都港区西新橋1丁目14番1号

氏 名 東亞合成株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потигр.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.